柏第2キャンパス工学系共通機器利用のご案内 クロスセクションポリッシャー(CP) IB-19520CCP

· 高速加工

厚さ1mm程度のSiウエハであれば3時間程で仕上げ加工まで 完了できます。

ミリングレート 500μm/H (8KV,Siウエハ)

・仕上げ加エモード

高加速電圧の加工後、低加速電圧の加工に自動で切り替えて 短時間で高品質な断面作製が可能です。

- 冷却加工

加工時に試料を液体窒素冷却する事によりイオンビームによる 熱ダメージを軽減させる事が出来ます。

(液体窒素の使用については管理者にご相談ください。)

・自動加工プログラム

設定圧力値、冷却温度に到達後、自動で加工を開始可能です。 また冷却加工終了後は自動で室温まで復帰可能です。

·大気非暴露機能

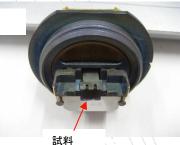
加工後、試料を付けかえる事無くそのままJSM-7900F/JIB-4700F で観察、測定可能です。また、トランスファーベッセルを用い、大気 非曝露環境下で、加工から観察までを行うことができます。

・EBSDの試料作製に最適

なめらかな表面加工が実現できるためEBSD用試料の前処理にも 適しています。

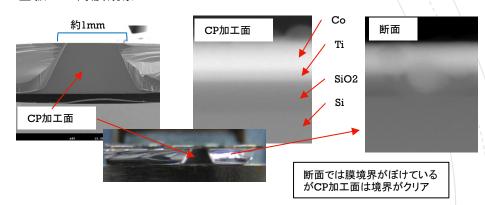


CP試料ホルダー



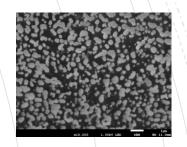
<加工例①>

Si基板上の薄膜観察



<加工例②>

金属フィラーの入った樹脂 を-80℃に冷却しながら 加工し観察



樹脂も金属フィラーも溶けずに はっきりと観察できている

料金表 ☆代理加工もお受けいたします

代理加工料金/hr 利用料/hr ¥1,000 ¥1,000

☆問い合わせ先

東京大学柏第2キャンパス 産学官民連携棟110号室 FE-SEM/FIB管理

雨宮裕之 TEL:070-3121-1645

E-mail amemiya-h★g.ecc.u-tokyo.ac.jp ※メール送信時「★」を「@(アットマーク)」に変更してください。